

化学工学会 第 54 回秋季大会
ST-24 [部会横断型シンポジウム]
CVD/ALD・ドライプロセス –構造・機能制御の反応工学– 報告書

オーガナイザー
西田 哲(岐阜大学)(文責)
百瀬 健(熊本大学)
清水 秀治(大陽日酸株式会社)

2023 年 9 月 11～13 日に福岡大学で開催された化学工学会第 54 回秋季大会にて本シンポジウムが開催され、合計 23 件の講演発表が行われた。詳細は下記の通りである。

日時	9 月 11 日 13:15～17:00 9 件(展望講演 1 件を含む) 9 月 12 日 9:00～15:50 14 件(展望講演 1 件、招待講演 2 件を含む)
会場	福岡大学七隈キャンパス
聴講者数	約 20 名
展望講演 招待講演	展望講演 2 件 『三次元積層実装技術の研究開発動向と今後の展望』 青柳 昌宏氏(熊本大学) 『化学蒸着法を用いた切削工具用硬質膜の現状と展望』 谷渕 栄仁氏(京セラ株式会社) 招待講演 2 件 『SiC パワーデバイスの高性能化に向けたエピタキシャル成長技術の開発』 田中 貴規氏(三菱電機株式会社) 『スパッタだからできる薄膜の結晶性・モフォロジー制御』 板垣 奈穂氏(九州大学)

その他:

以上